

第 65 回コロイドおよび界面化学討論会

主 催：日本化学会 コロイドおよび界面化学部会

協 賛：日本レオロジー学会他

開 催 日：2014 年 9 月 3 日（水）～5 日（金）

会 場：東京理科大学 神楽坂校舎（東京都）

ホームページ：http://colloid.csj.jp/div_meeting/65th/